



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 一种连续生产浸渍提拉涂膜装置及其使用方法

文献类型: 专利

**作者** 赵丽娜、肖伟、刘建国、严川伟

**发表日期** 2016-06-01

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明

**权利人** 赵丽娜、肖伟、刘建国、严川伟

**中文摘要** 一种连续生产浸渍提拉涂膜装置及其使用方法

**公开日期** 2016-06-01

**申请日期** 2014-06-10

**语种** 中文

**专利申请号** 201410256733.1

**源URL** [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/78778>]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 赵丽娜、肖伟、刘建国、严川伟. 一种连续生产浸渍提拉涂膜装置及其使用方法. 2016-06-01.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
40	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。